

ECM305 Sistemas Eletrônicos

Transistor de Efeito de Campo (TEC/FET)

E

MOSFET

Sergio R. Augusto



Objetivo

- Tipos de MOSFETS;
- Curvas características;
- Uso como chave e aplicações



Transistores de Efeito de Campo

- Vantagens dos FETs em relação aos BJTs.
 - resistência de entrada alta;
 - produzem menos ruído sendo mais adequados em amplificadores de baixo nível (Ex: receptores de FM de alta fidelidade);
 - maior estabilidade térmica.
 - Ocupam menor área sendo mais adequados para a fabricação de circuitos integrados.
- Desvantagens dos FETs em relação aos BJTs.
 - banda de ganho relativamente pequena;
 - maior susceptibilidade a danos quando manuseado.

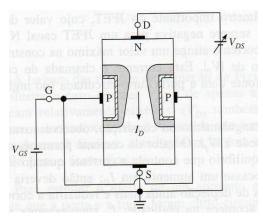
Tipos de Transistor de Efeito de Campo

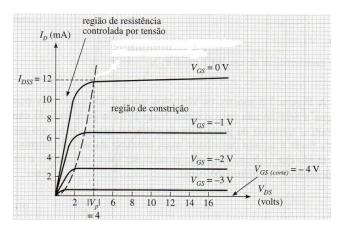
- JFET (TECJ): junction field-effect transistor transistor de efeito de campo de junção :valor mais histórico;
- MOSFET: metal-oxide-semiconductor FET- FET com semicondutor de óxido metálico: o mais utilizado. Base de construção dos dispositivos CMOS (Complementary MOS usados em CIs e processadores)

JFET ou TECJ

- Barra de semicondutor tipo N (P) incrustada com materiais tipo P (N) de cada lado, formando um canal.
- As regiões P (N) são interconectadas a um terminal denominado *Gate* (G) e os extremidades da barra N (P) são denominados Drain (Dreno) e Source (Fonte).
- A tensão de Gate (porta) V_{GS} controla, através de campo elétrico, a largura do canal, controlando o fluxo de corrente do Dreno para a Fonte (I_D) .
- Alta Resistência de entrada ($I_G \approx 0$).

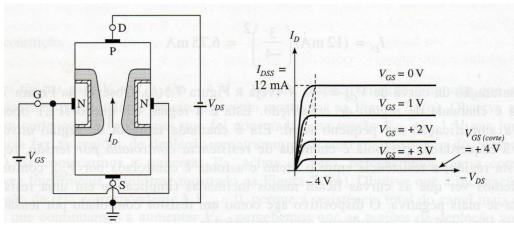
JFET canal N



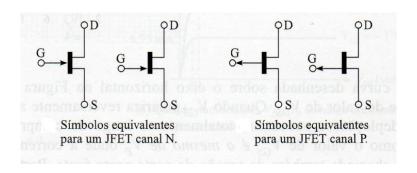


JFET canal P

OBS: notar que os valores de V_{DS} são negativos, V_{GS} positivo e I_D positiva saindo pelo Dreno

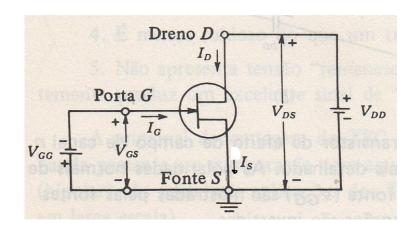


Simbologia FET





- Para um FET canal N, ID e VDS são positivos e VGS negativo
- Para um FET canal P, I_D e V_{DS} são negativos e V_{GS} positivo

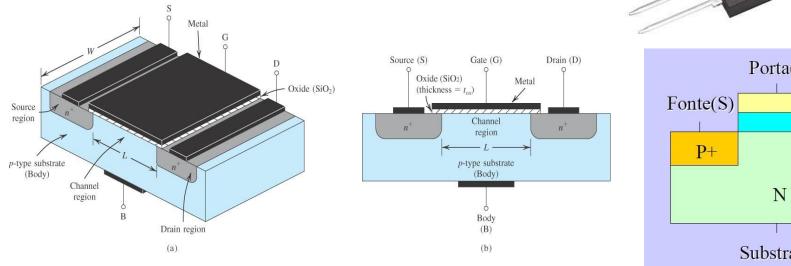


MOSFET

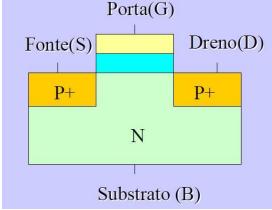
Similar ao JFET (ambos são dispositivos cujo canal é controlado pela tensão porta-fonte).

O que distingue o MOSFET do JFET é o fato do terminal de porta em um

MOSFET ser isolado de sua região do canal



MOSFET canal N ou NMOS



MOSFET canal P ou PMOS

Tipos de MOSFET

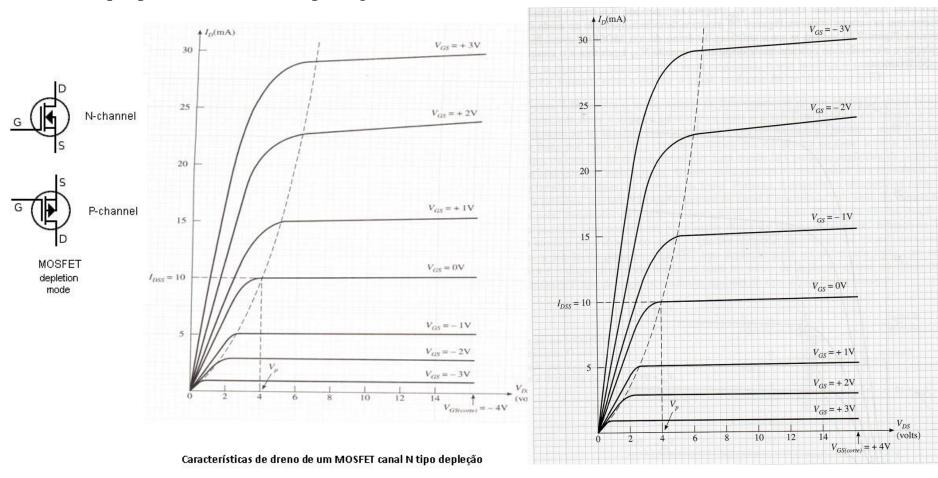
- MOSFET de Indução, Crescimento, Intensificação, ou Enriquecimento (enhancement MOSFET)
 - MOSFET's de indução não apresentam canal na ausência de tensão aplicada no gate (V_{GS}) .
 - Utilizados em chaveamento.
 - São os mais comumente utilizados.
- ▶ MOSFET de depleção (*depletion MOSFET*)
 - MOSFET's de depleção apresentam um canal fisicamente implantado na fabricação.
 - Uso por exemplo em RF e aplicações lineares.

MOSFETs Tipo Depleção

V_{DS} D região de depleção

V_{GS} S N^{*} N NMOS

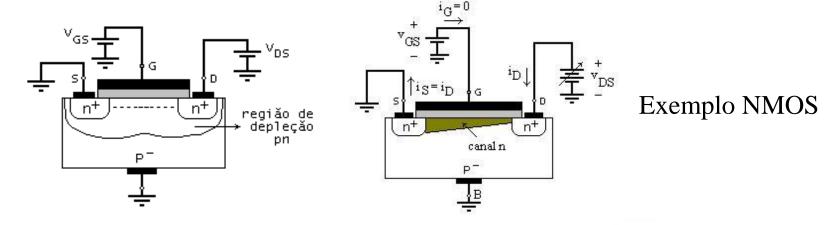
- Já existe um canal pré-existente.
- V_{GS} pode ser negativa ou positiva, modulando a largura do canal e, portanto, controlando I_D ($I_G = 0$).
- Notar que para VGS =0 temos passagem de corrente ID.



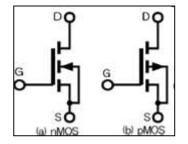
Características de dreno canal P tipo depleção **OBS:** V_{DS} e I_D são negativos para PMOS

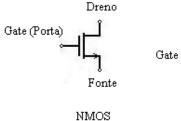
MOSFETs tipo Indução ou Intensificação

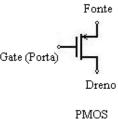
- Não existe canal inserido na fabricação.
- Canal é formando aplicando-se V_{GS} .
- Não conduz com $V_{GS} = 0$.



Simbologia





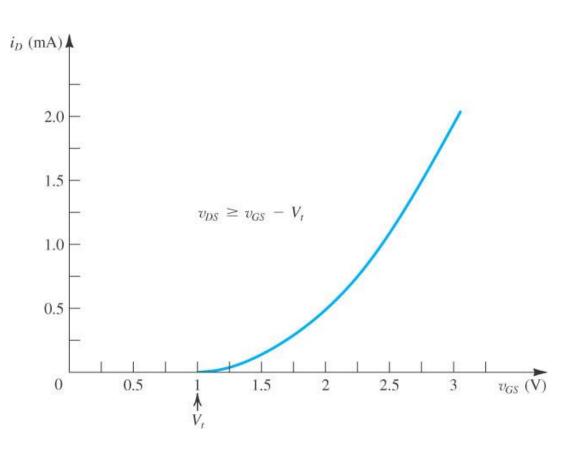


Tensão de Limiar MOSFET de Indução

- •O canal não fica suficientemente condutivo para que a corrente de dreno I_D circule enquanto V_{GS} não atingir uma certa tensão de limiar (threshold) V_t .
- •Para tensões porta-fonte abaixo da tensão V_t haverá o estrangulamento do canal, impedindo a circulação de corrente. Portanto:

$$I_D = 0$$

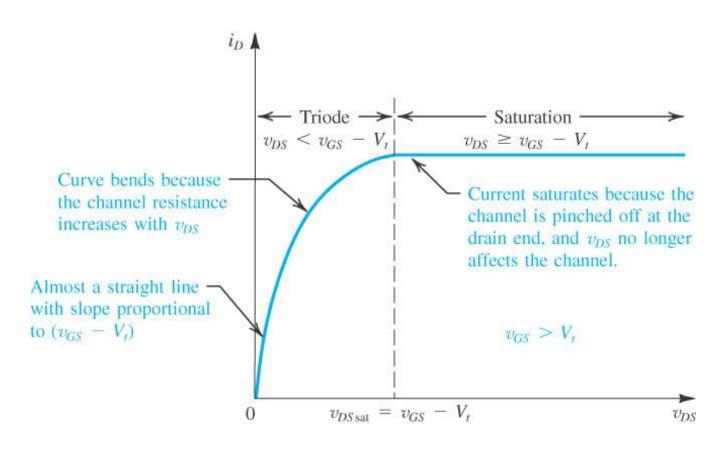
•Pode-se construir MOSFET's de indução canal P (*PMOS transistor*) ou N (*NMOS transistor*). No PMOS a corrente circula da fonte p/ o dreno através do canal P (substrato tipo n) quando $V_{GS} < -V_t$. Note que neste caso, teremos tensões V_{GS} e V_{DS} negativas.



Caracteristica de transferência $I_D \times V_{GS}$ para um NMOS de indução,

Característica ID xVDS para VGS Constante (NMOS)

• Supondo $V_{GS} > V_t$



Regiões de Operação MOSFET de Indução – Exemplo NMOS

• Região Triodo $(V_{GS} > V_t)$

Apresenta uma região linear com inclinação e uma região não linear como efeito da variação da resistência do canal com o aumento de VDS.

$$V_{DS} < V_{DSsat} \implies V_{GD} > V_{t} \quad ; \quad I_{D} = 2K \left[(V_{GS} - V_{t})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^{2} \right]$$

onde: $V_{DSsat} = V_{GS} - V_t$

e K é uma cte dependendo do processo de fabricação

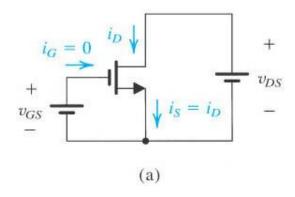
• Região de Saturação $(V_{GS} \ge V_t)$

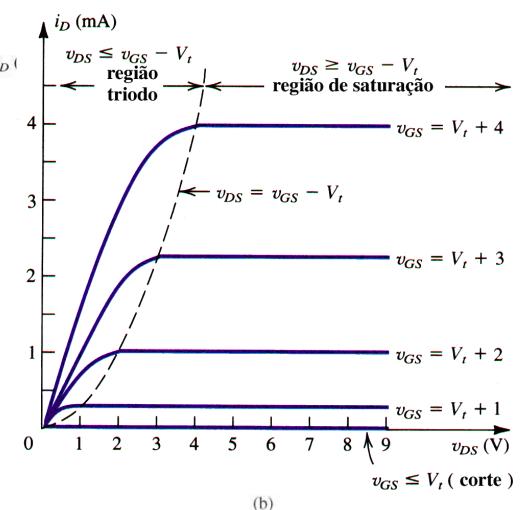
$$V_{DS} \ge V_{DSsat} \implies V_{GD} \le V_t \quad ; \quad I_D = K(V_{GS} - V_t)^2$$

Região de Corte

$$V_{GS} \le V_t \implies I_D = 0$$

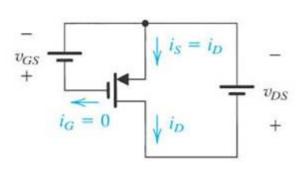
Curvas características de Dreno MOSFETs de Indução Canal N (NMOS)

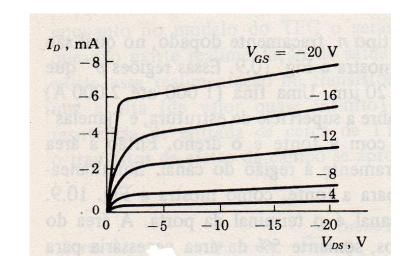




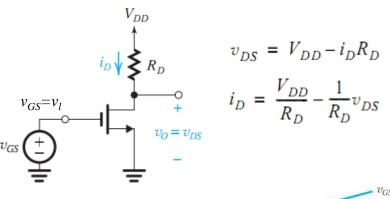
Curvas características de Dreno MOSFETs de Indução Canal P (PMOS)

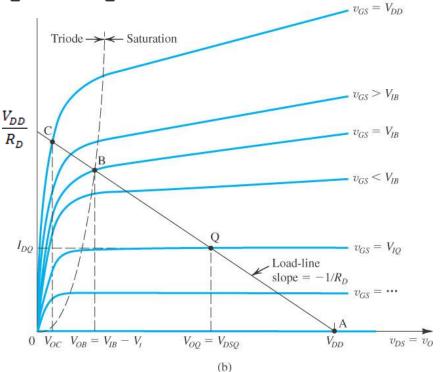
- V_{GS} , V_{DS} e V_T são negativas.
- Corrente I_D é negativa (entra pelo terminal *Source* e sai pelo *Drain*)
- Para iniciar a condução $V_{SG} \ge |V_t|$



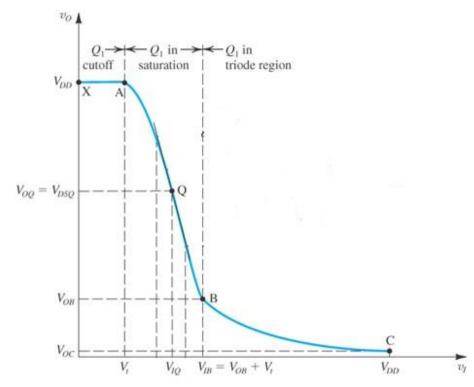


Reta de carga (NMOS Indução)



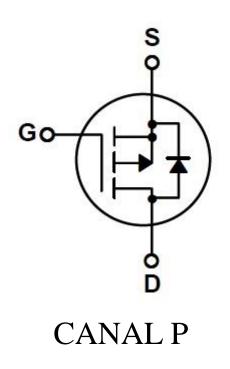


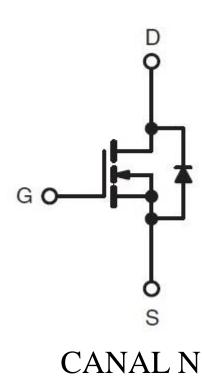
-Saturação: uso como amplificador -Corte e Triodo: operação como chave Na região triodo o MOSFET se comporta como uma resistência R_{DS} entre Drain e Source $P_D = R_{DS} * I_{D-eficaz}^2$



MOSFETS de Potência (DMOS)

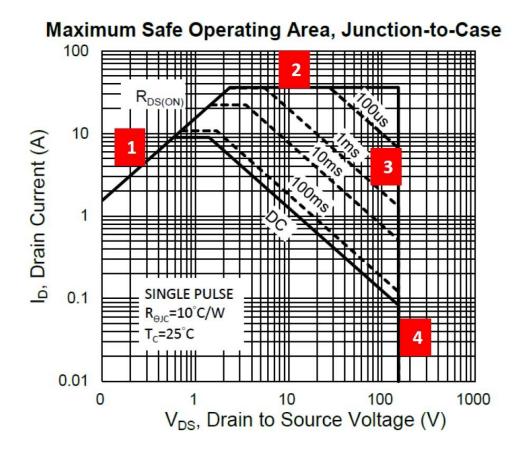
- •Usados muito em chaveamento
- •Apresentam um diodo parasita entre Dreno e Fonte





Região de Operação Segura (SOA)

- 1- Limite $R_{DS(ON)}$ (dependência entre V_{DS} e I_D)
- 2-Limite Corrente *I*_D
- 3- Limite por temperatura (Potência)
- 4- Limite de Tensão V_{DS} (breakdown)



Exemplo de Folha de Dados (datasheet)

MGSF1N03L, MVGSF1N03L

Power MOSFET

30 V, 2.1 A, Single N-Channel, SOT-23

These miniature surface mount MOSFETs low RDS(on) assure minimal power loss and conserve energy, making these devices ideal for use in space sensitive power management circuitry. Typical applications are dc-dc converters and power management in portable and battery-powered products such as computers, printers, PCMCIA cards, cellular and cordless telephones.

- · Low RDS(on) Provides Higher Efficiency and Extends Battery Life
- . Miniature SOT-23 Surface Mount Package Saves Board Space · MV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
- Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable
- . These Devices are Pb-Free and are RoHS Compliant

MAXIMUM RATINGS (T_J = 25°C unless otherwise noted)

Parar	Symbol	Value	Unit			
Drain-to-Source Volta	V _{DSS}	30	٧			
Gate-to-Source Voltag	je		V _{GS}	±20	٧	
Continuous Drain	Steady	T _A = 25°C	I _D	2.1	Α	
Current R _{BJL}	State	T _A = 85°C	5852 8	1.5		
Power Dissipation R _{BJL}	Steady State	T _A = 25°C	Po	0.69	W	
Continuous Drain Current (Note 1)	Steady	T _A = 25°C	I _D	1.6	Α	
	State	T _A = 85°C		1.2		
Power Dissipation (Note 1)		T _A = 25°C	Po	0.42	W	
Pulsed Drain Current	t _p = 10 μs		I _{DM}	6.0	Α	
ESD Capability (Note 3)		100 pF, :1500 Ω	ESD	125	٧	
Operating Junction and Storage Temperature			T _J , T _{STG}	-55 to 150	°C	
Source Current (Body Diode)			Is	2.1	Α	
Lead Temperature for Soldering Purposes (1/8" from case for 10 sec)			TL	260	°C	

THERMAL RESISTANCE RATINGS

Parameter	Symbol	Max	Unit
Junction-to-Foot - Steady State	Real	180	°C/W
Junction-to-Ambient - Steady State (Note 1)	Reja	300	242
Junction-to-Ambient - t < 10 s (Note 1)	R _{BJA}	250	
Junction-to-Ambient - Steady State (Note 2)	Reja	400	5

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected. Surface-mounted on FR4 board using 650 mm2, 1 oz. Cu pad size.

- Surface-mounted on FR4 board using 50 mm2, 1 oz. Cu pad size.
- ESD Rating Information: HBM Class 0.



ON Semiconductor®

www.onsemi.com



N-Channel







SOT-23 CASE 318 STYLE 21



- = Specific Device Code = Date Code*
- = Pb-Free Package

(Note: Microdot may be in either location) *Date Code orientation and/or overbar may vary depending upon manufacturing location.

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping [†]
MGSF1N03LT1G	SOT-23 Pb-Free	3000 / Tape & Reel
MGSF1N03LT3G	SOT-23 (Pb-Free)	10000 / Tape 8 Reel
MVGSF1N03LT1G	SOT-23 (Pb-Free)	3000 / Tape & Reel

† For information on tape and reel specifications. including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

MGSF1N03L, MVGSF1N03L

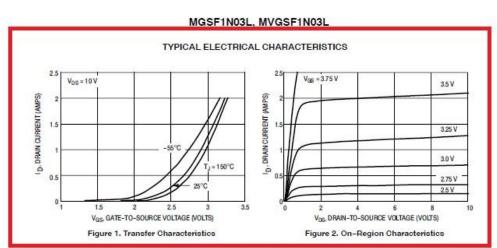
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)

Chara	Symbol	Min	Тур	Max	Uni	
OFF CHARACTERISTICS		*	25	725	100 100	128
Drain-to-Source Breakdown Voltage (V _{GS} = 0 Vdc, I _D = 10 μAdc)		V _{(BR)DSS}	30		-	Vde
Zero Gate Voltage Drain Current (V _{DS} = 30 Vdc, V _{GS} = 0 Vdc) (V _{DS} = 30 Vdc, V _{GS} = 0 Vdc, T _J =	125°C)	loss	923 9 2 3	525 526	1.0	μAd
Gate-Body Leakage Current (V _{GS} =	± 20 Vdc, V _{DS} = 0 Vdc)	I _{GSS}	T#1	7 (FE)	±100	nAd
ON CHARACTERISTICS (Note 4)	(47)			U.		-
Gate Threshold Voltage (V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μAdc)		V _{GS(th)}	1.0	1.7	2.4	Vd
Static Drain-to-Source On-Resistar (V _{GS} = 10 Vdc, I _D = 1.2 Adc) (V _{GS} = 4.5 Vdc, I _D = 1.0 Adc)	FDS(on)	5 <u>4</u> 4	0.08 0.125	0.10 0.145	Ω	
DYNAMIC CHARACTERISTICS		Ke .				500
Input Capacitance	(V _{DS} = 5.0 Vdc)	Ciss	1 12	140	0.00	pF
Output Capacitance	(V _{DS} = 5.0 Vdc)	Coss	-	100	321	
Transfer Capacitance	(V _{DG} = 5.0 Vdc)	Crss	2 7 4	40	27E	1
SWITCHING CHARACTERISTICS (N	lote 5)	18	8	38	88	38
Tum-On Delay Time		t _{d(on)}	SES	2.5	SEC.	ns
Rise Time	(V _{DD} = 15 Vdc, I _D = 1.0 Adc,	t _r	100	1.0	100	1
Turn-Off Delay Time	$R_L = 50 \Omega$)	t _{d (off)}	(<u>44</u> 0	16	120	1
Fall Time		t _f	323	8.0	323	1
Gate Charge (See Figure 6)	9	Q _T	9 3 8 4	6000	30 37.5	pC
SOURCE-DRAIN DIODE CHARACT	ERISTICS	- to:	23	20	20	24
Continuous Current	Is		0.50	0.6	A	
Pulsed Current		Ism	7 2 5	198	0.75	
Forward Voltage (Note 5)	Vsp	-	0.8	1 121	V	

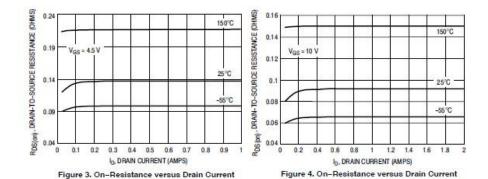
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.

- Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2%.
- 5. Switching characteristics are independent of operating junction temperature.

Exemplo de Folha de Dados (datasheet)

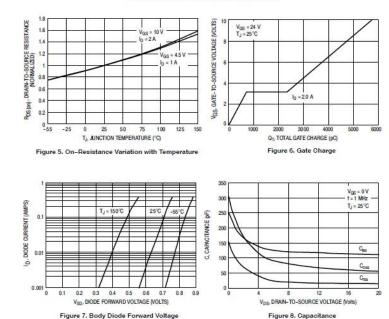


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



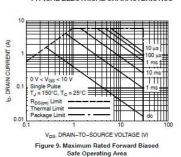
MGSF1N03L, MVGSF1N03L

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



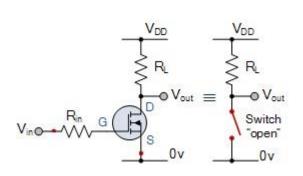
MGSF1N03L, MVGSF1N03L

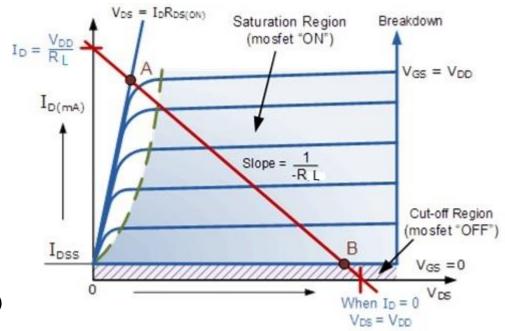
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



MOSFET de Indução operando Como chave

1- Corte (Ponto B)- Chave aberta





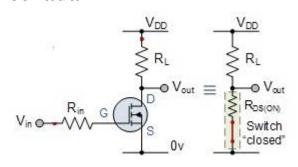
Condição:

$$V_{GS} < V_T \rightarrow V_{GS} < V_{GS(th)}(min) (datasheet)$$

Teremos então
$$I_D = 0$$
, $V_{\text{out}} = V_{DS} = V_{DD} = 1$

MOSFET de Indução operando Como chave (cont.)

2- Região Triodo (Ponto A)- Chave fechada



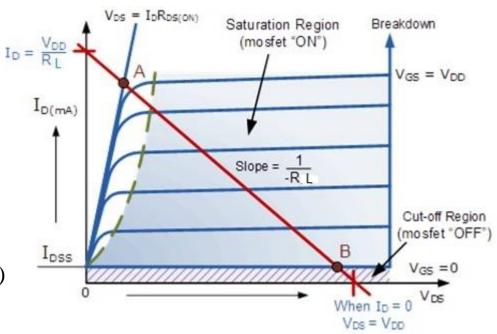
Condição:

$$V_{GS} > V_T \rightarrow V_{GS} > V_{GS(th)}(\max) (datasheet)$$

 $V_{GS} < V_{GSmax} (datasheet)$

Na verdade devemos fazer V_{GS} maior que V_T e também suficiente para operarmos na região de triodo com a corrente de coletor desejada e baixa V_{DS} .

Normalmente desprezamos $R_{DS(ON)}$ e $I_D = V_{DD}/R_L$, $V_{out} = V_{DS} = 0V = `0`$

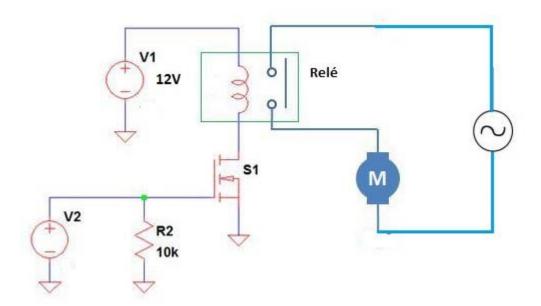


Os MOSFETS têm alta capacitância de entrada e devemos usar R_{in} de valor baixo.

Normalmente usam-se CIs drivers para o acionamento do *Gate*.

Exemplo

• Um relé de 12V é usado para acionar um pequeno motor de corrente alternada. Utiliza-se um transistor NMOS modelo MGSF1N03L. O relé consome 0,5A para acionar. A tensão V2 é usada para ligar e desligar o relé. Determine o valor de V2 que permite ativar o relé e o valor de V2 que permite desligá-lo, fazendo a corrente de dreno do MOSFET igual a zero.

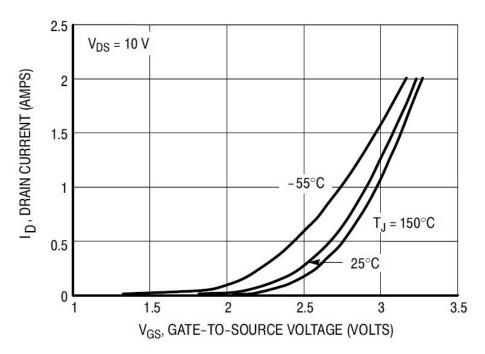


Exemplo (cont.)

- Para o corte, devemos ter:
- $V_{GS} < V_{GS(th)}(min) \rightarrow V_{GS} < 1V$ (da folha de dados) $\rightarrow V_2 < 1.0V$

ON CHARACTERISTICS (Note 4)

Gate Threshold Voltage (V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μAdc)	V _{GS(th)}	1.0	1.7	2.4	Vdc
(VDS = VGS, ID = 250 μAdc)	S	2			



Notar que da folha de dados do transistor:

$$I_D$$
max = 2,1 A > 0,5A (corrente relé)
 V_{DS} max = V_{DSS} = $V_{(BR)DSS}$ = 30 V > 12V (tensão relé)

Exemplo (cont.)

- Para trabalharmos na região triodo:
- 1- VGS > VGS(th)(max) \rightarrow VGS > 2,4V

ON CHARACTERISTICS (Note 4)

Gate Threshold Voltage $(V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu Adc)$	$V_{GS(th)}$	1.0	1.7	2.4	Vdc
---	--------------	-----	-----	-----	-----

- 2- Por outro lado, analisando a curva característica de Dreno, vemos que para termos uma corrente I_D de 0,5A devemos ter no mínimo uma tensão V_{GS} de 3,0V (com 2,75V atingimos ao redor de 0,25A). Por outro lado com V_{GS} 3,0V a tensão V_{DS} (e portanto $R_{DS(\mathrm{ON})}$) é ainda um pouco alta. Escolhendo V_{GS} 3,25V temos um menor V_{DS} (ao redor de zero) e acima desse valor de V_{GS} a tensão V_{DS} praticamente não varia.
- Logo, escolhemos $V_{GS} = V2 \ge 3,25V$ para nível alto
- Como $R_{DS(\mathrm{ON})}$ (e portanto V_{DS}) diminui com o aumento de V_{GS} , é sempre vantajoso trabalhar com V_{GS} elevado (bem acima do limiar)
- Por outro lado, deve-se sempre ter $V_{GS} < V_{GS(\max)}$ fornecido pelo fabricante. No caso do transistor utilizado, $V_{GS(\max)} = 20 \text{V}$

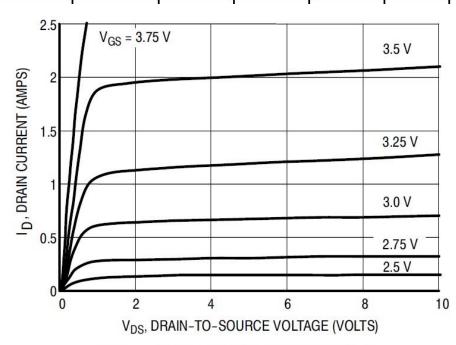
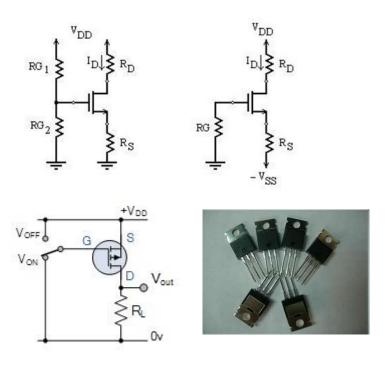
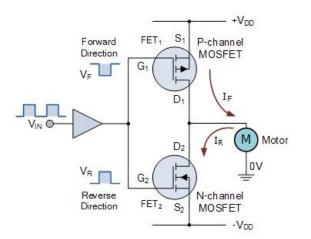
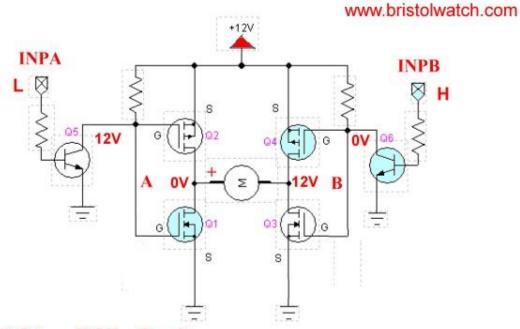


Figure 2. On-Region Characteristics

Exemplos de Circuitos com MOSFETs

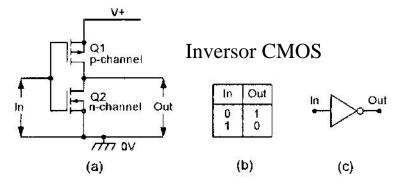




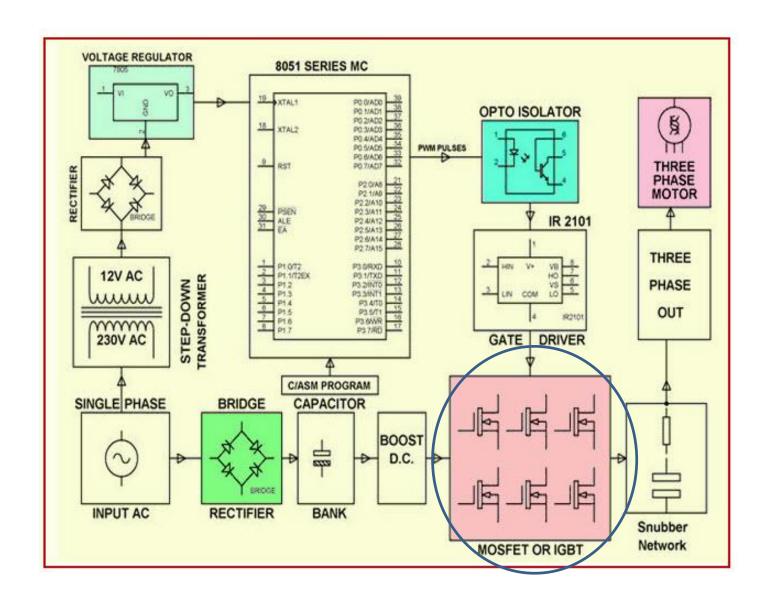


INPA	INPB	Result
L	L	A HIGH B HIGH
H	H	A LOW B LOW
H	L	A LOW B HIGH FOR
L	H	A HIGH B LOW REV

Two Input H-Bridge

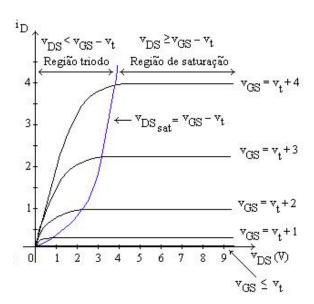


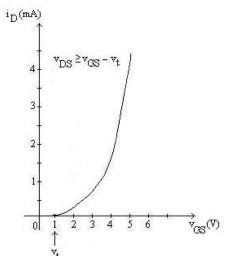
Exemplo: Acionamento com Microcontrolador



Comparativo MOSFET e BJT

MOSFET





BJT

